【19】中華民國　　【12】專利公報　（U）

【11】證書號數：M434086
【45】公告日： 中華民國 101 (2012) 年 07 月 21 日
【51】Int. Cl.：　　*E03D13/00　(2006.01)*

新型　　全 8 頁

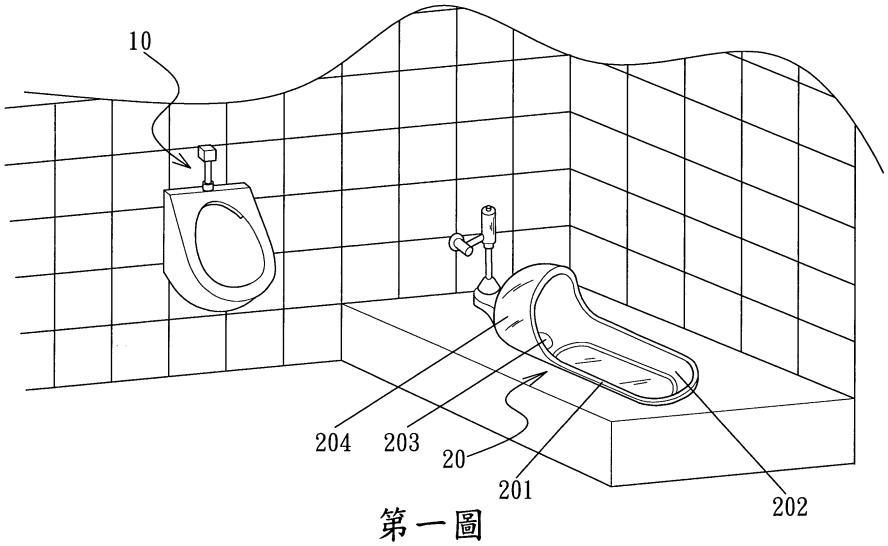
【54】名　　稱：立蹲兩用式衛生便池
【21】申請案號：101205776　　【22】申請日： 中華民國 101 (2012) 年 03 月 30 日
【72】創 作 人： 潘宏一 (TW)
【71】申 請 人： 嘉南藥理科技大學
臺南市仁德區二仁路 1 段 60 號

[57]申請專利範圍

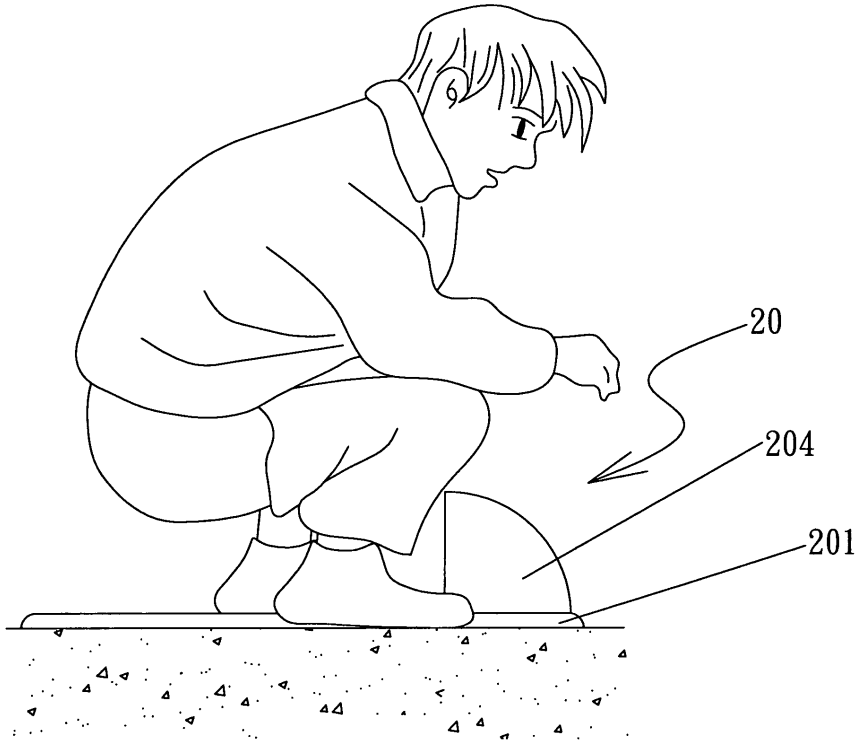
1. 一種立蹲兩用式衛生便池，包括：一本體，係具有一容槽及一排汙孔，其中，該容槽係用以承接排泄物，該排汙孔則係用以將該容槽內部之排泄物排出；以及複數阻擋體，係裝設於該排汙孔周圍，且該等阻擋體包含有相異徑長之弧面，以相互橫向疊設，每兩相鄰設之阻擋體係可縱向展開而具有一定高度，供確保排泄物落入該容槽及排汙孔。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之立蹲兩用式衛生便池，其中，該等阻擋體係可設有至少一握把。
3. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之立蹲兩用式衛生便池，其中，該等阻擋體係分別於其鄰接面設有卡掣元件，令每兩相鄰設之阻擋體於縱向展開時，得對應穩固結合。
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之立蹲兩用式衛生便池，其中，該等阻擋體係可為塑膠或輕質金屬。
5. 如申請專利範圍第 3 項所述之立蹲兩用式衛生便池，其中，該等阻擋體中具有最小徑長之弧面者，係設於最接近該排汙孔之適處。

圖式簡單說明

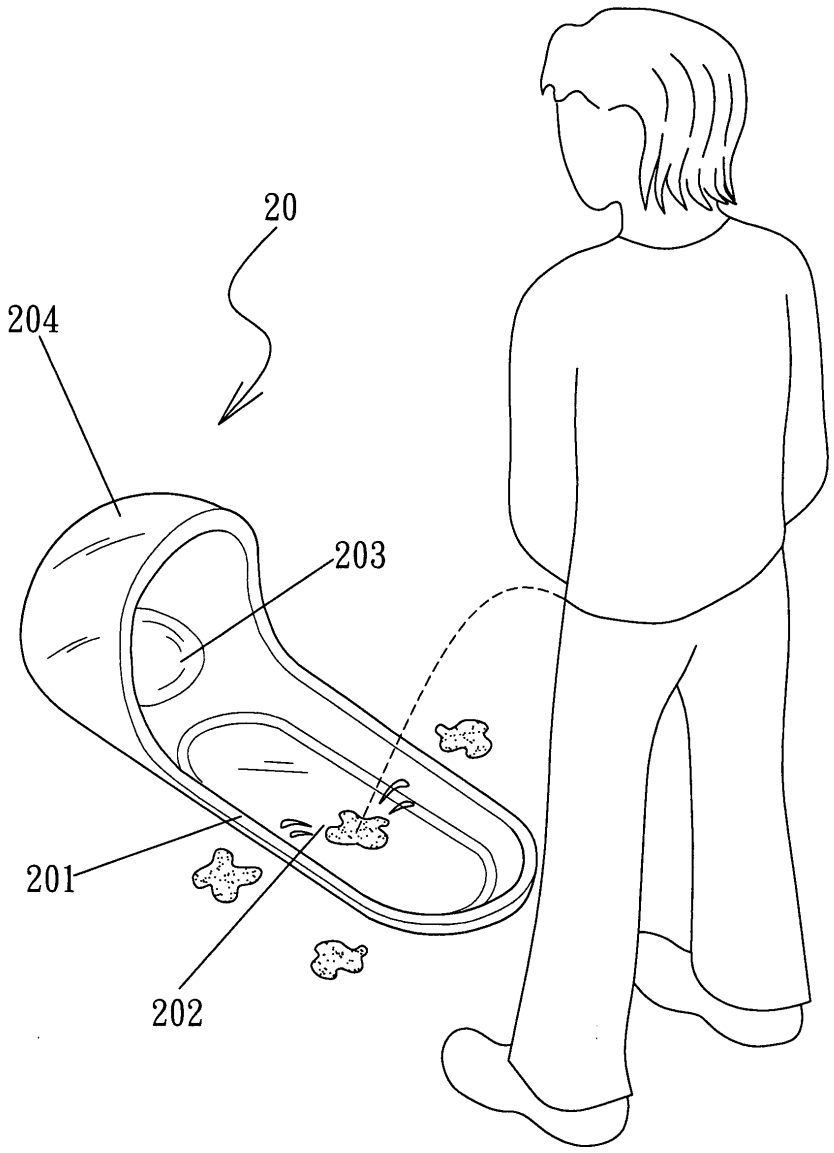
第一圖　係現有男廁內部之立體外觀示意圖。
第二圖　係現有蹲式便池之一使用狀態示意圖。
第三圖　係現有蹲式便池之另一使用狀態示意圖。
第四圖　係本創作之立體外觀示意圖：蹲式狀態。
第五圖　係本創作之立體外觀示意圖：立式狀態。
第六圖　係本創作之卡掣元件增設有相對應之凸塊及凹槽之局部示意圖。
第七圖　係本創作之使用狀態示意圖：蹲式狀態。
第八圖　係本創作之作動示意圖。
第九圖　係本創作之使用狀態示意圖：立式狀態。



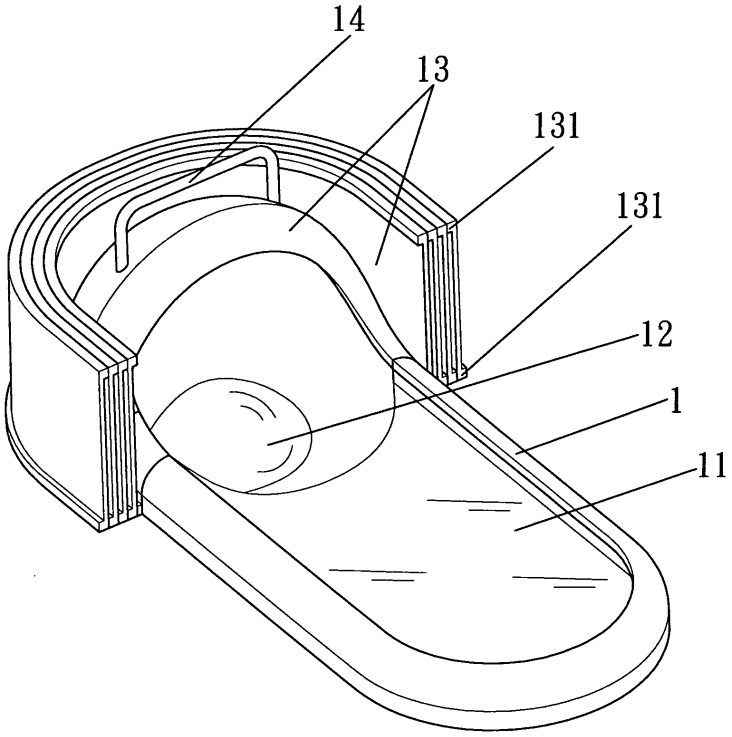
第一圖



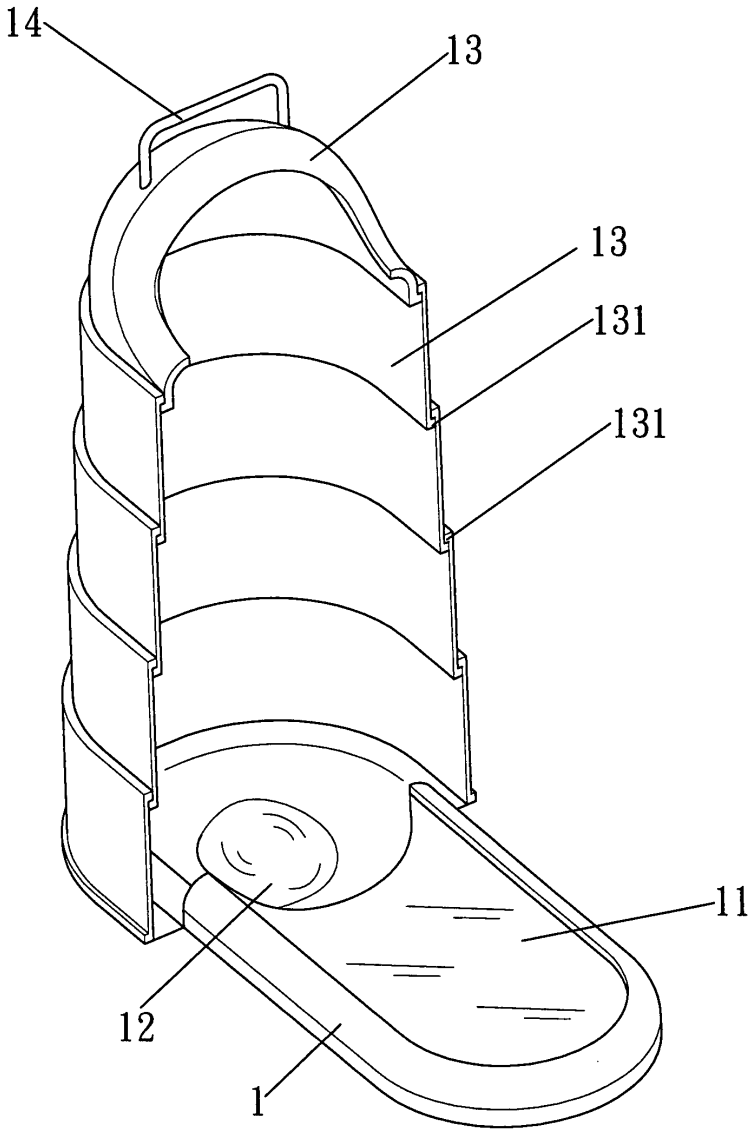
第二圖



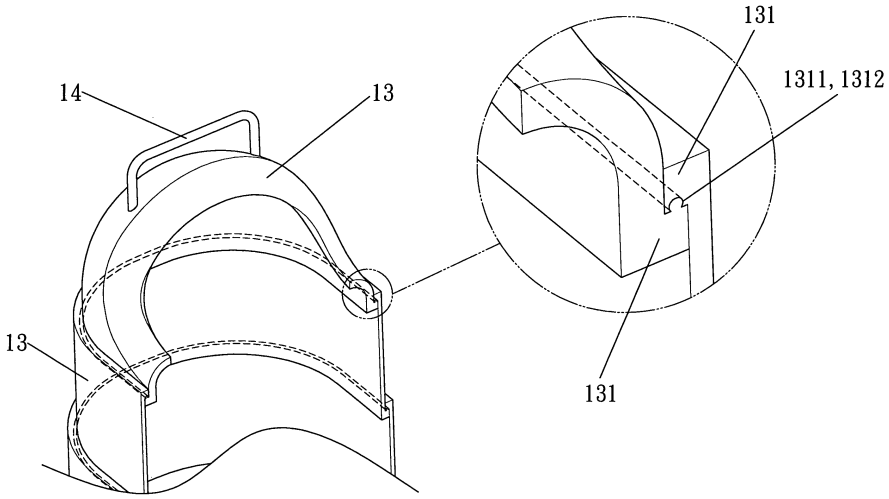
第三圖



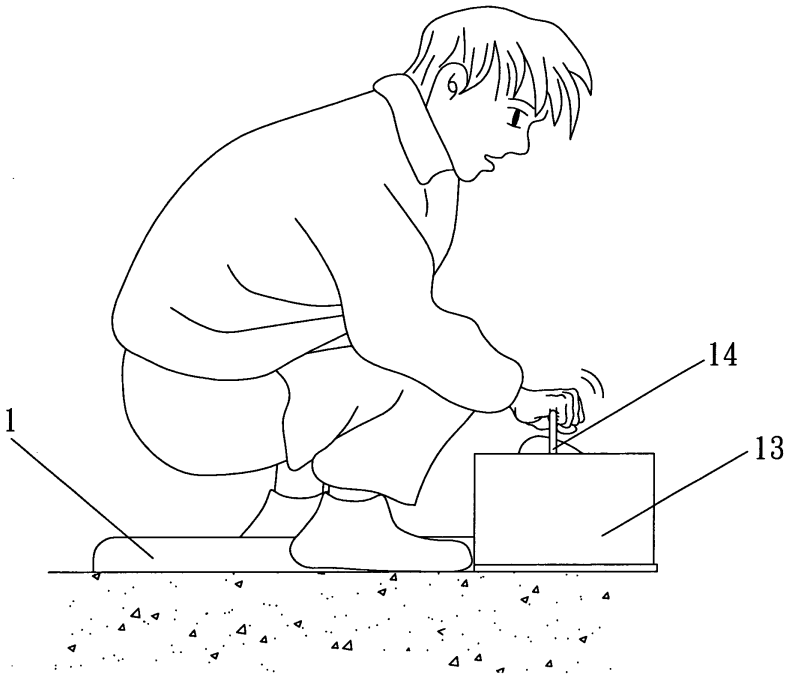
第四圖



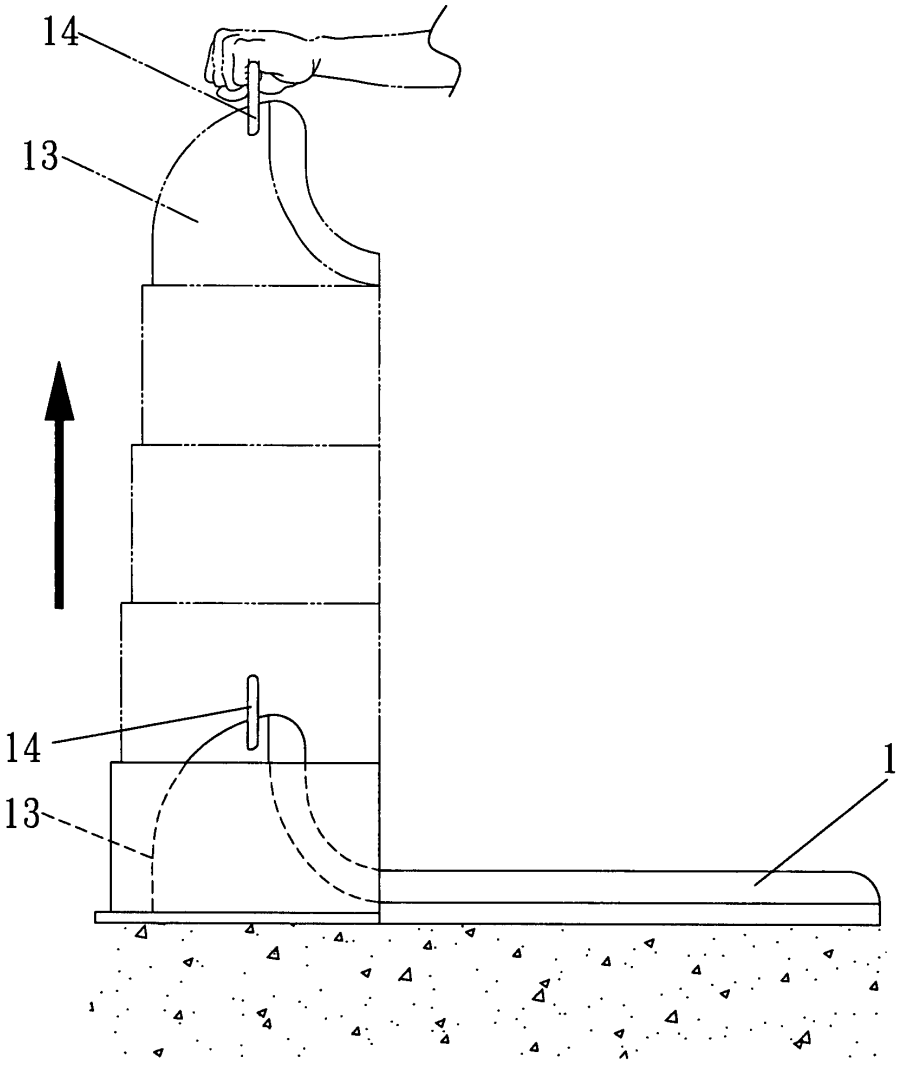
第五圖



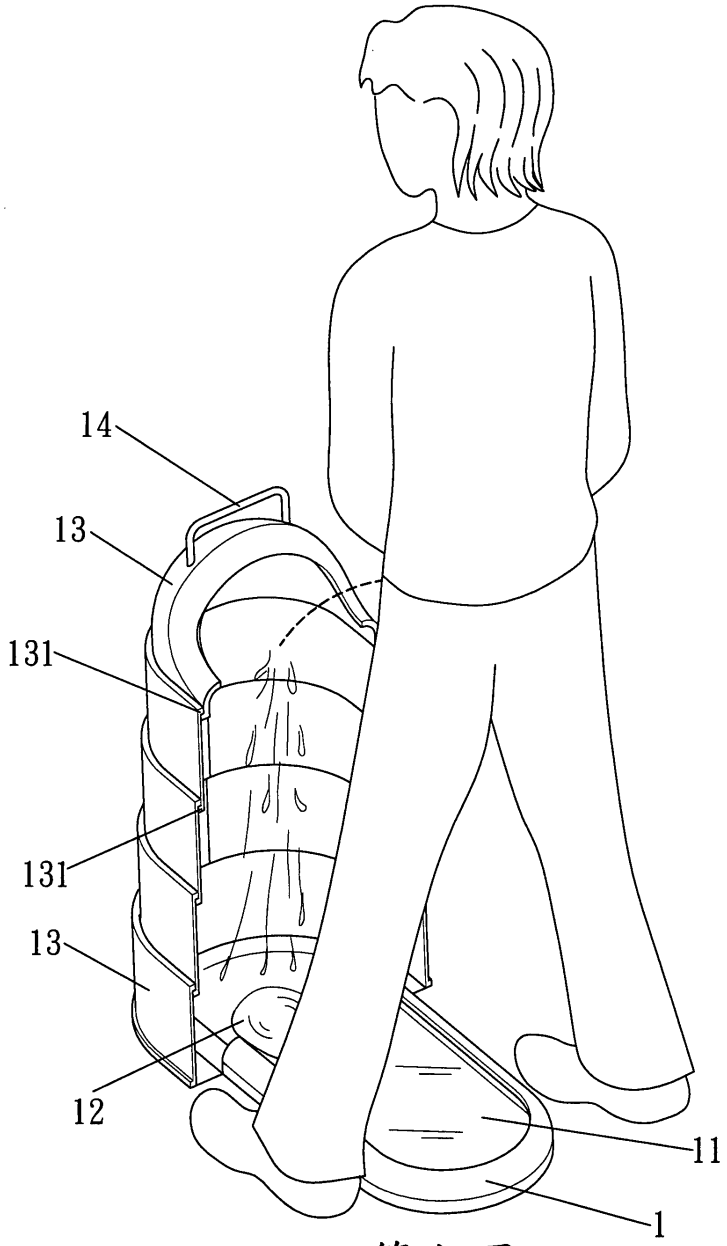
第六圖



第七圖



第八圖



第九圖